

## ФОТОИНДУЦИРОВАННАЯ СПЕКТРАЛЬНАЯ ДИФФУЗИЯ В ПРИМЕСНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ СТЕКЛАХ

*A.A. Гороховский, Г.С. Заэт, В.В. Пальм*

Обнаружено изменение интенсивности, ширины и формы провала в 0–0-полосе оптического поглощения примесной молекулы в аморфном полимере под действием нерезонансного оптического возбуждения. Эффект связывается с изменением распределения населенностей двухуровневых систем стекла под влиянием фотогенерируемых неравновесных фононов.

1. Метод выжигания стабильных провалов в неоднородно уширенных спектрах примесей в стеклообразных матрицах позволяет выделить однородный контур бесфононной линии (БФЛ), обладающий при низких температурах чрезвычайно малой ( $10^{-4} \div 10^{-1}$  см $^{-1}$ ) шириной<sup>1</sup>. Вследствие структурной неустойчивости стекол интенсивность и ширина провала могут изменяться со временем<sup>2, 3, 1</sup>. Такое явление, называемое спектральной диффузией (СД), характеризуется логарифмической кинетикой и большими (~ часов) временами и успешно объясняется в модели двухуровневых (туннельных) систем (ДУС) стекла<sup>3</sup>. В данной работе обнаружен и исследован новый тип СД – фотоиндукционная СД, заключающаяся в уменьшении глубины провала и его уширении под действием (слабого) оптического возбуждения в области полос поглощения другой примеси или ИК полосы матрицы, но нерезонансного с изучаемой полосой. Механизм и кинетика такого явления, как будет показано ниже, существенно отличаются от случая обычной СД.

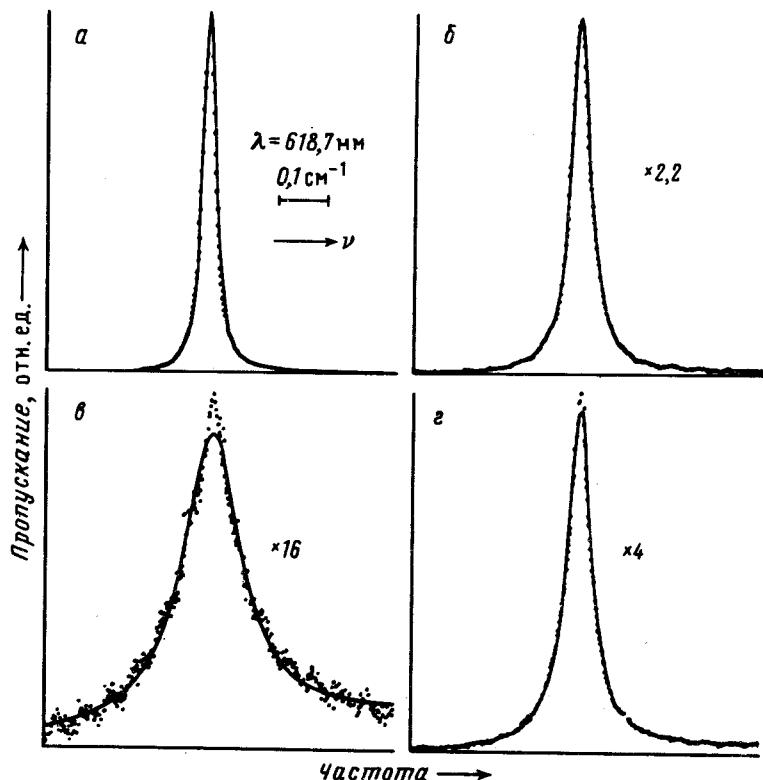


Рис. 1. Форма провала в спектре пропускания ОЕР – PS при подсветке лампой накаливания в области 1–2,7 мкм,  $T = 1,45$  К: *a* – исходный провал, *b* – поглощенная мощность подсветки  $P_n = 9$  мВт/см $^2$ , *c* –  $P_n = 60$  мВт/см $^2$ , *d* – после выключения подсветки. Точки – эксперимент, кривые – аппроксимация лоренцианом

2. Изучался образец полистирола (PS)-матрицы, в которую были введены примеси двух сортов:  $\text{H}_2$ -октаэтилпорфирина (OEP, концентрация  $\sim 7 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ ) и ClAl-фталоцианина (Pc,  $\sim 5 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$ ), изготовленные методом блочной полимеризации раствора примесей в мономере. В 0 – 0-полосе поглощения  $S_1 - S_0$ -перехода OEP ( $\lambda_{max} = 618,5 \text{ нм}, \Delta \approx \approx 150 \text{ см}^{-1}$ ) одночастотным лазером на красителе CR-699-21 (0,01 – 0,1 мВт/см<sup>2</sup>) выживался стабильный провал при  $\lambda = 618,7 \text{ нм}$ . Провал регистрировался в спектре пропускания путем сканирования лазера через область выжигания. При  $T = 1,45 \text{ К}$  форма провала лоренцева, ширина  $\delta_0 = 0.03 \text{ см}^{-1}$  (рис. 1a). Дополнительная подсветка осуществлялась в двух режимах: а) лампочкой накаливания ( $P_{эл} \leq 20 \text{ Вт}$ ) через стеклянные фильтры, пропускающие излучение в области  $1 \div 2,7 \text{ мкм}$ , резонансное обертонам ИК полос матрицы; б) линией 632,8 нм He – Ne-лазера ( $\leq 10 \text{ мВт/см}^2$ ) в 0 – 1-полосу вибронного перехода примеси Pc. Кинетика заполнения провала регистрировалась путем измерения пропускания в центре провала в режиме б) при модуляции излучения He – Ne-лазера акустооптическим модулятором с частотой  $1 \div 5 \text{ Гц}$ .

3. Основные результаты заключаются в следующем: а) параметры провала при подсветке значительно изменяются – ширина растет, а глубина уменьшается (рис. 1б, в). Эффект наблюдается лишь при перекрывании трактов выжигания и подсветки и спектрально селективен по отношению к полосам поглощений матрицы или примеси Pc; б) изменение провала является в значительной мере обратимым – при выключении подсветки провал восстанавливает, хотя и не полностью, первоначальную форму (рис. 1г); в) изменение глубины провала линейно зависит от интенсивности подсветки в широком интервале изменения пропускания в центре провала  $\Delta I/I = 0 \div 0,95$ ; г) при малых изменениях глубины форма провала остается близкой к лоренциальному (рис. 1б), но при больших величинах эффекта наблюдается существенное отклонение от этой формы (рис. 1в); д) временные зависимости изменения глубины провала  $\Delta I(t)$  при включении и выключении подсветки совпадают (рис. 2). При слабом эффекте  $\Delta I/I \lesssim 0,1$  кинетика  $\Delta I \sim \exp(-t/\tau)$ , где  $\tau \approx 9 \text{ мс}$  при  $T = 1,45 \text{ К}$  и с повышением температуры растет по закону  $\tau \sim T^3$ . При более интенсивной подсветке начальный участок кинетики следует той же зависимости, но в области достаточно больших времен появляется участок линейной зависимости от  $t$ , т. е. за время действия импульса ( $\sim 0,1 \text{ с}$ ) стационарное распределение не успевает установиться.

4. Исходным пунктом интерпретации описанных явлений служит вариант теории БФЛ в стеклах, развитый Кривоглазом<sup>4</sup>. Однородное уширение БФЛ возникает вследствие модуляции энергии электронного перехода за счет мультипольного взаимодействия с ДУС. В изучаемой системе при  $T \lesssim 4 \text{ К}$  выполнено условие медленной модуляции  $\Gamma(E) < \delta(T)$ , где  $\Gamma \sim E^3$  – обратное время жизни верхнего уровня ДУС по отношению к резонансному взаимодействию с тепловыми фононами ( $E \sim T$ ). В этом случае форма БФЛ зависит только от чисел заполнения ДУС и их закона взаимодействия с центром и, следовательно, влияние подсветки оказывается лишь через изменение населенности  $\Delta f(E, r, t)$  верхнего уровня ДУС. В предположении, что распределение  $\Delta f$  не изменяется заметно за времена порядка  $\delta^{-1} \sim \sim 0,1 \div 1 \text{ нс}$ , поправка к логарифму фурье-образа формы провала имеет вид  $\Delta g(\mu, t) = = \langle \text{th}(E/T) \Delta f(E, r, t) [1 - \cos(V_j(r) \mu)] \rangle$ . Здесь усреднение проводится по положениям и энергиям ДУС,  $V_j(r) \sim r^{-3}$  – потенциал взаимодействия центра с  $j$ -ым ДУС,  $\mu$  – переменная фурье-преобразования. Характерный размер области вокруг центра, в которой ДУС дают вклад в ширину линии, составляет  $R_{int} \sim (\bar{P}T)^{-1/3} \sim 10^{-5} \div 10^{-6} \text{ см}$ , где  $\bar{P}$  – плотность состояний ДУС.

Описанные способы подсветки приводят в результате быстрых ( $\sim 1 \text{ пс}$ ) безызлучательных процессов к генерации неравновесных фононов широкого спектрального диапазона. (Отметим, что изменение глубины провала под влиянием неравновесных фононов наблюдалось в<sup>5</sup>). Последующий процесс можно разбить на две стадии. На быстрой стадии  $t \ll \tau_D$  ( $\tau_D$  – ха-

рактерное время диффузии фононов) происходит распад высокочастотных фононов и сдвиг максимума функции распределения фононов в сторону низких частот<sup>6</sup>. Наряду с этим происходит возбуждение ДУС высокочастотными фононами за счет релаксационного поглощения<sup>7</sup> и рамановских процессов. В результате в тракте подсветки возникает неравновесная концентрация фононов  $\Delta n_0(\omega, r)$  и ДУС  $\Delta f_0(E, r)$ , с распределением, определяемым конкуренцией указанных механизмов. Медленная стадия процесса описывается системой линеаризованных кинетических уравнений (предполагается  $\Delta n, \Delta f \ll 1$ ) в диффузионном приближении с источниками  $\Delta n_0$  и  $\Delta f_0$ . При этом следует учесть, что в стеклах а) существует широкий набор времен релаксации ДУС в интервале ( $\Gamma_{\max}^{-1}, \Gamma_{\min}^{-1}$ ), перекрывающем 10 и более порядков с функцией распределения  $\rho(\Gamma) \sim \Gamma^{-1}$ <sup>8</sup>; б) все фононы с частотами выше пороговой  $\omega_L$  локализованы, т.е. коэффициент диффузии  $D(\omega) \equiv 0$  при  $\omega > \omega_L$  (для PS  $\omega_L \approx 11 \text{ cm}^{-1}$ )<sup>9</sup>.

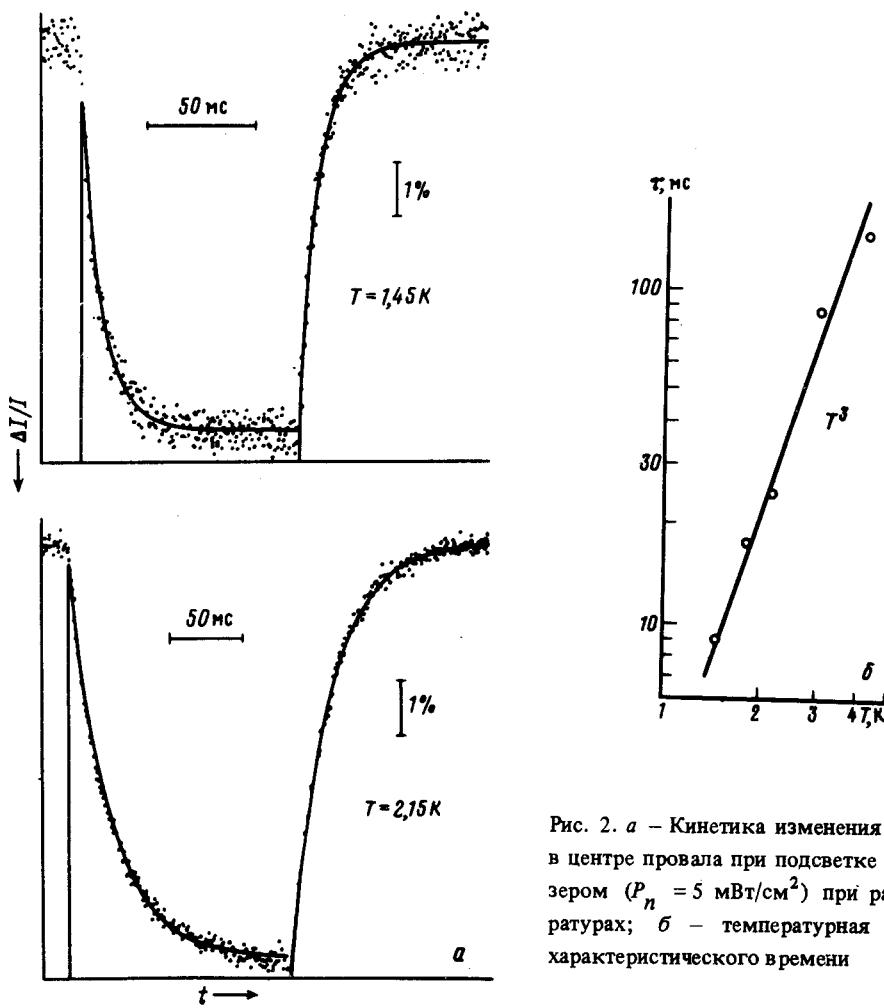


Рис. 2. а – Кинетика изменения пропускания в центре провала при подсветке Не – Не-лазером ( $P_n = 5 \text{ мВт}/\text{см}^2$ ) при разных температурах; б – температурная зависимость характеристического времени

Решение кинетических уравнений содержит два слагаемых  $\Delta f = \Delta f_1 + \Delta f_2$ . Первый член связан с диффузией фононов, резонансно взаимодействующих с ДУС. Предполагается, что все фононы с  $D(\omega) \neq 0$  имеют одинаковую температуру  $T^*(r, t)$ , т.е. процесс определяется коэффициентом температуропроводности  $D(T)$ . Тогда  $\tau_D = \beta L^2/D(T)$ , где  $L$  – средний размер области возбуждения,  $\beta$  – геометрический фактор порядка единицы. Поскольку для стекол при  $T \sim 1 \div 10 \text{ K}$   $D(T) \sim T^{-3}$ , то  $\beta \sim T^3$ . В частности, для матрицы PS  $D(T) \approx 4T^{-3} \text{ см}^2/\text{с}$ <sup>10</sup>, что при  $L = 1 \text{ мм}$  и  $T = 1.5 \text{ К}$  дает  $\tau_D = 10 \text{ мс}$ . При  $t \sim \tau_D \ll \Gamma_{\min}^{-1}$   $\Delta f_1$  имеет характерную для диффузии в ограниченной области зависимость  $\Delta f_1 \sim \exp(-t/\tau_D)$ , а при  $\tau_D \ll t \ll$

$\ll \Gamma_{\min}^{-1}$   $\Delta f_1 \sim \ln t$ . Пространственный масштаб изменения  $\Delta f_1$  определяется размером области возбуждения  $L \gg R_{int}$ , поэтому изменение формы провала может происходить только за счет неоднородного распределения избыточной температуры в образце, что, однако, приводит лишь к малым эффектам. Второе слагаемое  $\Delta f_2 \sim \int d\Gamma \rho(\Gamma) \Gamma^{-1} [1 - \exp(-\Gamma t)]$  связано с источниками  $\Delta f_0$  и при  $\Gamma_{\max}^{-1} \ll t \ll \Gamma_{\min}^{-1}$  имеет асимптотику  $\Delta f_2 \sim t$ , т.е. в указанном временном интервале происходит накопление медленных ДУС. Поскольку поглощение фотона происходит в малой области порядка размеров молекулы, то описанный процесс приводит к появлению горячих по ДУС "точек". С ростом дозы подсветки (но  $t \ll \Gamma_{\min}^{-1}$ ) расстояние между "горячими точками" сравнивается с  $R_{int}$  и возникает новый канал усиления, дающий линейное падение глубины провала со временем. При этом неоднородность распределения  $\Delta f_2$  оказывается весьма существенной (фактически актуальны только ближайшие к центру точки), в результате чего форма провала изменяется принципиально. Расчеты показывают, что при этом происходит возрастание интенсивности на крыльях и падение ее в центре, что качественно соответствует эксперименту.

Изложенная модель описывает только обратимую (исчезающую при  $t > \Gamma_{\min}^{-1}$ ) часть эффекта. Наблюдаемое необратимое изменение провала, по-видимому, связано с фотоиндуцированной перестройкой структуры<sup>11</sup> стекла, т.е. в изменением функции распределения центр в по энергиям.

\* Авторы принательны К.Ребане и В.Хижнякову за полезные обсуждения и И.Ренге за изготовление объекта.

#### Литература

1. Rebane K.K., Gorokhovskii A.A. J. Luminescence, 1987, **36**, 237; Гороховский А.А. Изв. АН СССР, сер. физ., 1988, **52**, 636.
2. Гороховский А.А., Пальм В.В. Письма в ЖЭТФ, 1983, **37**, 201.
3. Friedrich J., Haarer D. Optical Spectroscopy of Glasses. Ed by I.Zschokke. D.Reidel Publ. 1986, p. 149.
4. Кривоглаз М.А. ЖЭТФ, 1985, **88**, 2171.
5. Beck K., Rönska G., Bogner U., Maier M. Sol. St. Comm., 1986, **57**, 703.
6. Levinson Y.B. Nonequilibrium Phonons in Nonmetallic Crystals. Eds. by W.Eisenmenger, A.A.Kaplyanskii, North-Holland, 1986, p. 145.
7. Гуревич В.Л., Паршин Д.А. ЖЭТФ, 1982, **83**, 2301.
8. Hunklinger S., Rayenhandhori A.K. Progress in Low Temperature Physics. Ed. D.E.Brewer. North-Holland, 1986, p. 265.
9. Graebner J.E., Golding B., Allen L.C. Phys. Rev. B, 1986, **34**, 5696.
10. Pohl R.O. Amorphous Solid. Ed. by W.A.Phillips Springer-Verlag, 1981, p. 27.
11. Rebane K. Cryst. Latt. Defects and Amorp. Mat., 1985, **12**, 427.